

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 閉 特 許 公 報 (A)

昭56—103497

(1) Int. Cl.³ H 05 K 3/40 識別記号

庁内整理番号 6465—5 F '砂公開 昭和56年(1981)8月18日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

⑤プリント回路の製造方法

20特

顧 昭55-4538

②出

願 昭55(1980) 1月21日

@発 明 者 佐田友彦

東京都中野区沼袋3の24の19

@発 明 者 田中紀男

草加市弁天町933清寿荘

切出 願 人 佐田友彦

東京都中野区沼袋3の24の19

個代 理 人 弁理士 加藤恒久

4 44 *

1. 発明の名称

プリント回路の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. ホットメルト性有機組成物を無熔験しながらブリント基板のスルホール孔の目詰めを行い、エッチング処理した後、該目詰めされたホットメルト性有機組成物を除去することを特徴とするブリント回路の製造方法。
 - 2. 前記エッチング処理を行つた後温水又は熱水で目詰めされたホットメルト性有側組成物を除去するととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のブリント回路の製造方法。
 - 3. 前記エッチング処理を行つた後温風又は無 風で目詰めざれたホットメルト性有機組成物 を除去するととを特徴とする特許請求の範囲 第1項配載のブリント回路の製造方法。
 - 4. 前記エッチング処理を行つた後マイクロ波、 高周波、赤外線、紫外線照射から選ばれた方 法で加無により目詰めされたホットメルト性

有機組成物を除去するととを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載のブリント回路の製造 方法。

- 5. 前記エッチング処理を行つた後落前を用いて目詰めざれたホットメルト性有機組成物を 徐去するととを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のアリント回路の製造方法。
- 6. 前記ホッドメルトで性有機組成物が二種以上 の化合物から或ることを特徴とする特許額次 の範囲第1、第2、第3、第4又は第5項記 載のブリント回路の製造方法。
- 7. 前記ホットメルト性有機組成物中に維料を 然加したことを特徴とする特許請求の範囲第 1、第2、第3、第4、第5又は第6項記載 のプリント回路の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明はプリント回路の製造方法に関する。 従来、プリント回路を製造するに当つて、ス ルホール孔内の準電性金属(例えば網)がエッチング絵表されるのを防ぐため、エッチング前

技際昭56-103497(2) .

にスルホール孔に溶剤型のアルカリ可溶性樹脂インキでスキージ、ロール等を用いて目睹めを行い、エッチレジストでパターン印刷を行い、回路形成のエッチング処理した後、この目結めされたインキを苛性ソーグ水溶液で除去することが広く行なわれている。

しかしとの従来技術では移刺型のアルカリ可能性樹脂インキで目詰めを行つた後、70~150 での温度で20~40分程度ベーキングを行な う必要が有り、ベーキングした後は目詰めされ、 たィンキの体體が大きく収離していエッチング 処理の癖のスルホール孔の保護を充分に行うことが出来ず、スルホール孔の関りがエッチング されてしまい、パターンの不良回路が出来てしまうことが多々あつた。

本発明の目的はこれらの従来技術の欠点を解 消する方法を提供することであり、本発明の方 法では目詰めされなットメルト性有機組成物の ベーキング工程が不要のため、従来技術より20 ~40分程度のアリット回路の製造時間の短縮

(5)

ルコール、セチルアルコール、ヘブタデシルア ルコール、オクタデシルアルコール、エルゴス テリン等の高級アルコール限、ヲウリルメチル エーテル、ミリスチルエチルエーテル、セチル メチルエーテル、ステアリルエチルエーテル祭 のエーテル踢準体、タウリルメチルエステル、 ミリスチルエテルエステル、ステアリルプロピ ルエステル、ステアリルグリセロールエステル、 オレイルグリセロールエステル、ポリエチレン グリコールステアリルエステル等のエステル類。 ラウリルアミド、ミリスチルアミド、バルミチ ルアミド、ステアリルアミド、オレイルアミド、 ベヘニルアミド等のアミド勝導体、フェノール、 安息智慧、サルチル酸、安息番韻アニリド、フ タール瞳、ナフトール、カテマール、アントラ キノン、メチルアントラキノン、ベンゾフェノ ン、オキシアセトフェノン等の芳香族化会物、 アリルマロン様、コハク鍵、アミノアセトフェ ノン、エチリデン尿素、エチレン尿素、エナン アミド、オキサミド酸エチル、カブリル酸ナミ

が出来且つ目詰めされたインキの体積変化が低小に抑えられバターン不良回路の生成を防ぐと とが出来る。

本発明のホットメルト性有機組成物を使用して増設したがらスルホール孔の目詰めを行つた場合に体積変化が優小に抑えられる環由は従来の溶剤型の目詰めインキの含有溶剤の蒸発による体積の収縮率よりも、溶血状態から固化した時に生ずる本発明のホットメルト性有機組成物の体積の収縮率の方が遥かに小さいためと思慮される。

本発明の内容を許しく説明すると、ホントメルト性有機組成物に使用される化合物には併えなり、クス、カストールワックス、オペールワックス、アクラワックス、アーモウックス、安ロウ、ホロウなどのワックス版、マルガリン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、イソバニリン酸等の

の防峻類、ラウリルアルコール、ミリスチルナ

(4)

上記の化合物を使用するに当つてその熔離温度を好ましくは40~300で、より好ましく、150~220での電器に興整するのが好ましく、1種類だけの化合物を使用する場合にはとの温度・10分割を設合して組成物として使用する場合には、化合物単独の融点が上記温度範囲外に有っても、混合した組成物としての融点がとの温度

福郡856-103497(3)

観囲内に入れば良い。

このようた温度範囲で上記組成物はペースト 状となり、スキージやローラ等を用いてブリント 基板のスルホール孔の目詰めが可能となる。 該組成物のペースト状態での粘度は概略 500~ 180,000 cps 程度の範囲で使用出来るが、良好 な状態で作業を行うには破略 1,000 ~ 70,000 cps 位の範囲が良い。

上記の組成物によりプリント配線回路のスル ホール孔を協能目詰めした場合に、回路が見易 くなるように、鏡化ナタン、チタン酸パリウム、 炭波カルシウム、鏡頭カルシウム、水機化パリ

(7)

温熱、無風、マイクロ液、高周改、赤外線、常外線照射等の手段を用いて加熱熔融して除去するか、或いは溶剤で目詰めされたポットメルト性有機組成物を溶解しながら除去する。

上紀の加熱方法で目詰めされたホットメルト 性有機組成物を容融除去する際の好産な加熱温 度は50℃以上、より好ましくは80℃以上に 加熱すると目詰めされたホットメルト性有機組 成物は除去される。

上記の目詰めされたホットメルト性有機線成 物を溶解する溶剤の一例を挙げると、トリクレン、パークレン、塩化メチレン、塩化エチレン、 ベンゼン、トルエン、キシレン、メチルエチル ケトン、メチルイソプチルケトン、酢醸エチル エステル、酢酸プチルエステル、ケロシン、ミ

本発明のホットメルト性有機組成物を用いて プリント回路製造のスルホール孔の目詰めを行 うと、プリント回路製造工程の時間を短縮する ことが出来且スルホール孔周盤のエジチング不 ウム、フタロシアニン、ハンザイエロー、キノフタロン、弁柄、菱鉛、カーボンブランク等の 顔料や染料を影加しても良い。これらの顔料や 染料は水不溶性のものが好ましい。

上述した本発明のホットメルト性有例組成物インキでアリント基板のスルホール孔を腐敗的な行い、関後アリント配線四路のシルクスクリーン印刷されてない部分を通常のシルクスクリーンをシルクスクリーン印刷された部分のエッチレジストでは同時に、認り話的されたインキを除去する。

上紀に於いて、スルホール孔を本発明のホットメルト性有機組成物で目詰めを行う工程は、 通常のエッチレジストでシルクスクリーンパターン印刷を行う的でも、皮いはパターン印刷を でも良い。

上記に於ける本発明の目結めされたホットメルト性有機組成物を輸去するには温水、遊風、

(8)

住を無くすことが出来る。また、加熱しながら本発明の目詰めされたホットメルト性有機組成物を除去する場合には、アルカリ液を使用する必要がないので中和工程が不要となり無公審製の目詰めインキとして使用出来る。

夹施奶1.

を加熱温合して溶散粘度 2100 cps (100で)の組成物のインキを得た。 この組成物を 100でに保持しながら、ベークライト板に銀箔を貼り付けてスルホール孔を開け電解メツキされた物を10秒間浸液した後引き上げてドクタールで表面を消浄にした。 この時スルホール孔は上記の組成物で完全に充填されていた。 ひん 選常のエッチレジストでパターン印刷し、乾燥後パターン印刷されてないの分を塩化第二数水溶液の 20 メエッチング

溶液で食刻した。次にパターン印刷されたエッチレジストをアルカリ水溶液で除去した後、100 での温風を吹きつけてスルホール孔に目詰めされているホットメルト性有機組成物を壊骸したがら除去した。

実施例 2.

ポリメチルメタクリレート	10 重量部
マイクロクリスタリンワツクス	2 重量部
ステアリルアルコール	3 重量部

を120℃に加熱しながら加熱熔融均一に混合。 し次いで温度を100℃に降げチタンホワイト 2重量部及びアルミニウムトリプチレート3重 量部及エアロジール2重量部を添加混合したと ころ、4000cps (100℃)の白色超成物イン キを得た。

との組成物を 1 0 0 でに保持しながら 1 1 0 でに加熱したローラを用いて、網絡を貼りつけたペークライト板の無電解メッキと電気メッキをされたスルホール孔を光填した。 ドクターブレードを用いて表面を滑浄にした後、 通常のエ

(11)

ドクタープレードを用いて表面を消費化した後、 通常のエッチレジストでパターンをシルクスク リーン印刷し、乾燥後パターン印刷されてない 部分を塩化第二鉄エッチング溶液で食剤した。 次にパターン印刷されたエッチレジストをアル カリ水溶液で除去した後、1 KDV赤外線ランブを 2 0 cmの距離から附射して15 秒で目詰めざれ たホットメルト性有機組成物を歐去した。

特許出幅人 佐田 友 彦

代理人 弁理士

特開昭56-103497(4)

ツチレジストでパターンをシルクスクリーン印刷し、乾燥後パターン印刷されてない部分を過酸化水震エツチング液で全刻した。次にパターン印刷されたエツチレジストをアルカリ水溶液で除去した後、トリクレンに溶解しながら目詰めされたホツトメルト性有機組成物を除去した。安趣例 3.

ステアリン酸	3 重量部
審ロウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 -
パルミチルアルコール	8 🚜
木ロウ	5 🍎
マイクロクリスタリンワツクス	3 ·

を120℃に加熱したがら約一に混合し、次いでカーボンブラックる重量部及びエアロシール
1.5 重量部を加え約一に混合したととろ 1500
cps (120℃)の無色組成物を得た。次いでとの組成物を120°に加熱したがら、予め30℃
化予備加熱された網箔を貼りつけたベークライ
ト板の運気メッキされたスルホール孔にスプレーガンで吹きつけて、スルホール孔を充壌した。

(12)